Rec'd PCT/PTO 13 JAN 2006

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年7 月29 日 (29.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/064449 A1

(51) 国際特許分類7:

H04R 17/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/015715

(22) 国際出願日:

2003年12月9日(09.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-4452 2003 年1 月10 日 (10.01.2003) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

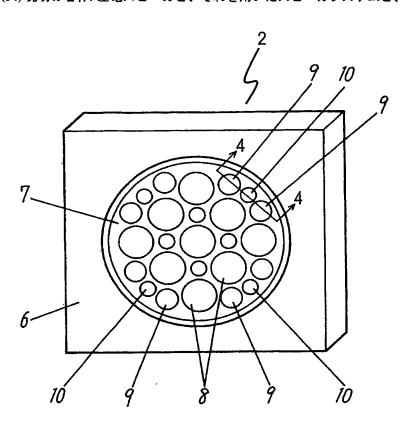
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小浦 哲司 (KOURA Satoshi) [JP/JP]: 〒515-2311 三重県 一志 郡嬉野町 黒田 4 0 0 Mie (JP). 中島 正二 (NAKA-JIMA,Shoji) [JP/JP]; 〒514-0064 三重県 津市長岡町 3 0 2 2-7 Mie (JP). 溝根 信也 (MIZONE,Shinya) [JP/JP]; 〒514-0061 三重県 津市一身田上津部田 1 4 8 8-1 0 7 Mie (JP). 寺田 二郎 (TERADA,Jiro) [JP/JP]; 〒573-0016 大阪府 枚方市村野本町 2 4-5 9 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 岩橋 文雄,外(IWAHASHI,Fumio et al.); 〒 571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: PIEZOELECTRIC SPEAKER, SPEAKER SYSTEM EMPLOYING IT, AND ELECTRONIC APPARATUS EMPLOYING PIEZOELECTRIC SPEAKER

(54) 発明の名称: 圧電スピーカと、それを用いたスピーカシステムと、圧電スピーカを用いた電子機器



(57) Abstract: A piezoelectric speaker comprising a diaphragm, a first piezoelectric provided in the first area of the diaphragm, and a second piezoelectric provided in the second area of the diaphragm different from the first area. The second area has a sound reproduction band different from that of the first area. The piezoelectric speaker has a wide reproduction band.

(57) 要約: 圧電スピーカは、振動板と、振動板の第1のエリアに設けられた第1の圧電体と、第1のエリアと異なる振動板の第2のエリアに設けられた第2の圧電体とを備える。第2のエリアは第1のエリアの音響再生帯域と異なる音響再生帯域を有する。この圧電スピーカは広い再生帯域を有する。

WO 2004/064449 A1

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

圧電スピーカと、それを用いたスピーカシステムと、圧電スピーカを用いた電子 機器

5

技術分野

本発明は圧電体を用いた圧電スピーカと、これを用いたスピーカシステムと、 この圧電スピーカを用いた電子機器に関する。

10

背景技術

圧電体を用いた従来の圧電スピーカは、特開平11-164396号公報に記載されているように、一つの振動板とその振動板に設けられた一つの圧電体とを有する。

従来の圧電スピーカは一つの振動板と一つの圧電体を有するので広帯域再生が 15 むずかしい。すなわち、圧電体を歪ませて振動させるこのスピーカは、圧電体が 高いQ値を有するので音響再生帯域が狭い。

発明の開示

圧電スピーカは、振動板と、振動板の第1のエリアに設けられた第1の圧電体 20 と、第1のエリアと異なる振動板の第2のエリアに設けられた第2の圧電体とを 備える。第2のエリアは第1のエリアの音響再生帯域と異なる音響再生帯域を有 する。この圧電スピーカは広い再生帯域を有する。

図面の簡単な説明

- 25 図1は本発明の実施の形態におけるスピーカポックスの斜視図である。
 - 図2は実施の形態におけるツィータの斜視図である。
 - 図3は実施の形態によるツィータの音圧周波数特性図である。
 - 図4は図2に示すツィータの線4-4での断面図である。
 - 図5は実施の形態における電子機器のブロック図である。

図6は実施の形態における他のツィータボックスの斜視図である。

10

25

発明を実施するための最良の形態

図1は本発明の実施の形態におけるスピーカシステムの斜視図である。直方体のスピーカボックス1の前面には上方から下方に向けて順にツィータ2、スコーカ3、ウーファ4、バスレフポート5が配列されている。ツィータ2の音響再生帯域は例えば5KHzから100KHzである。スコーカ3の音響再生帯域は500Hzから5KHz、さらにウーファ4のそれは20Hzから500Hzである。バスレフポート5はウーファ4の再生帯域内の100Hz以下の部分を増強する。

図2は実施の形態におけるツィータ2の斜視図であり、図3はツィータ2の音圧周波数特性図である。ツィータ2はツィータボックス6と、その前面に露出している1つの振動板7とを備える。振動板7には、図2に示すように複数のエリア8と、エリア8より小さい複数のエリア9と、エリア9より小さい複数のエリア10が設けられている。図3に示すように、エリア8は特性108の5KHzから80KHzの音響再生帯域を有し、エリア9は特性109の10KHzから100KHzの音響再生帯域を有し、エリア10は特性110の40KHzから100KHzの音響再生帯域を有する。エリア8、9、10はそれらの音響再生帯域が合成され特性102の5KHzから100KHzの音響再生帯域を有する

図4は図2に示すツィータ2の特に振動板7の線4-4での断面図である。エリア8~10は振動板7上に配置される。振動板7はSiO2製の30000Åの厚みを有し、その裏面側には厚さ500 μ mのSi製のベース11が設けられている。開口部8a~10aの周囲の設けられる枠体であるベース11にはエリア8~10にあわせて開口部8a~10aが設けられている(開口部8aは図示せず)。開口部8a~10aはそれらにそれぞれ対応するエリア8~10の大きさにあわせて、開口部9aは開口部8aより小さく、開口部10aは開口部9aより小さい。枠体のベースを設けることによりエリア8~10は異なる音響再生帯域を容易に得る。

20

振動板 7 の表面には P t 製の下部電極 1 2 が設けられている。 開口部 8 a \sim 1 0 a に対応する下部電極 1 2 上にはバッファ層 1 3 を介して、チタン酸鉛とジルコン酸鉛を混合したセラミックスである P Z T からなる圧電薄膜 1 4 が設けられている。 圧電薄膜 1 4 の周囲の下部電極 1 2 上には樹脂製の絶縁膜 1 5 が設けられ、絶縁膜 1 5 上にはそれぞれ上部電極 1 6 が設けられている。 圧電薄膜 1 4 は振動板 7 上に圧電薄膜形成プロセスを用いて一度に形成できる。

図5は実施の形態における電子機器のブロック図である。図5に示すように、エリア8~10のそれぞれに対応する圧電薄膜14にはそれぞれ上部電極16を介して音源信号が供給される。音源17には増幅手段18が接続され、増幅手段1018には並列にエリア8~10の圧電薄膜14が接続されている。エリア8~10の圧電薄膜14と増幅手段18の間には過電流防止用の保護回路19a~19cと、エリア8~10にそれぞれ印加される信号の位相を制御する位相制御回路20a~20cと、エリア8~10にそれぞれ印加される信号の振幅を調整するゲイン調整回路21a~21cが介在する。この構成により、ツィータ2は図3の特性102に示すように5KHzから100KHzまでの広く高い周波数帯域においてフラットな音圧周波数特性を有する。

自然界の音は人間には聞くことができない20KHz以上の周波数を含んでいる。例えばシンバルのような楽器は20KHz以上の音も発している。このような高い周波数の音が干渉し合い合成された結果の音のうち20Hzから20KHzを人間は聞き取っている。

したがって、5KHzから100KHzまでを再生する実施の形態のツィータ2は音をより自然に再現できる。このために例えばオーディオ機器のような音源17は近年100KHzまでの周波数の信号を出力することが必要であるといわれている。

25 図 6 は実施の形態による他のツィータ 6 0 2 を示す、ツィータ 6 0 2 は、高音 域再生を強化するために既存の電子機器に負荷されるいわゆる後付けタイプのものである。ツィータ 6 0 2 は、図示していないが、図 5 に示す保護回路 1 9 a ~ 1 9 c と位相制御回路 2 0 a ~ 2 0 c とゲイン調整回路 2 1 a ~ 2 1 c を内蔵し、その背面側に増幅手段 1 8 に接続するための接続端子を有している。

なお実施の形態による圧電スピーカであるツィータ 2 は大きさの異なるエリア $8\sim10$ を有するが、大きさの異なるエリアの数は 3 つに限定されず複数であれば実施の形態によるスピーカと同様の効果を有する。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明による圧電スピーカは広い再生帯域を有する。

5

WO 2004/064449

5

請求の範囲

1. 振動板と、

10

前記振動板の第1のエリアに設けられた第1の圧電体と、

前記第1のエリアの音響再生帯域と異なる音響再生帯域を有する、前記第 1のエリアと異なる前記振動板の第2のエリアに設けられた第2の圧電体と、 を備えた圧電スピーカ。

- 2. 前記第1と第2の圧電体は第1と第2の圧電薄膜をそれぞれ有する、請求の範囲第1項に記載の圧電スピーカ。
- 3. 前記第1と第2のエリアの大きさは異なる、請求の範囲第1項に記載の圧電スピーカ。
- 4. 前記第1と第2の圧電体の大きさは異なる、請求の範囲第1項に記載の圧電 15 スピーカ。
 - 5. 前記第1と第2の圧電体は前記振動板の第1面上に設けられた、請求の範囲 第1項に記載の圧電スピーカ。
- 20 6. 前記振動板の第2面上で前記第1と第2のエリアの周囲に設けられた枠体を さらに備えた、請求の範囲第5項に記載の圧電スピーカ。
 - 7. 請求の範囲第1~6項のいずれかに記載の圧電スピーカと、

前記圧電スピーカの前記第1と第2のエリアの音響再生帯域より低い音響 25 再生帯域を有する別のスピーカと、

を備えたスピーカシステム。

8. 請求の範囲第1~6項のいずれかに記載の圧電スピーカと 前記圧電スピーカに接続された音源と、 WO 2004/064449 PCT/JP2003/015715

6

を備えた電子機器。

Fig. 1

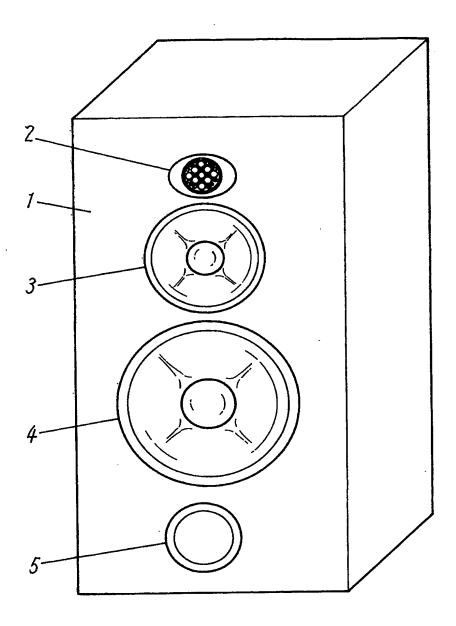


Fig. 2

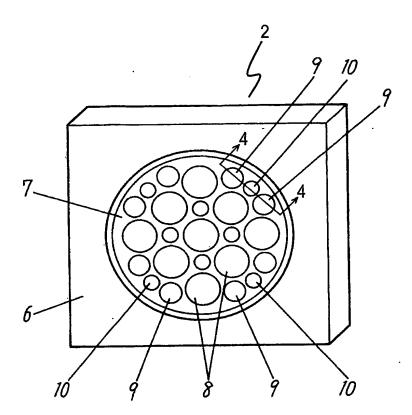


Fig. 3

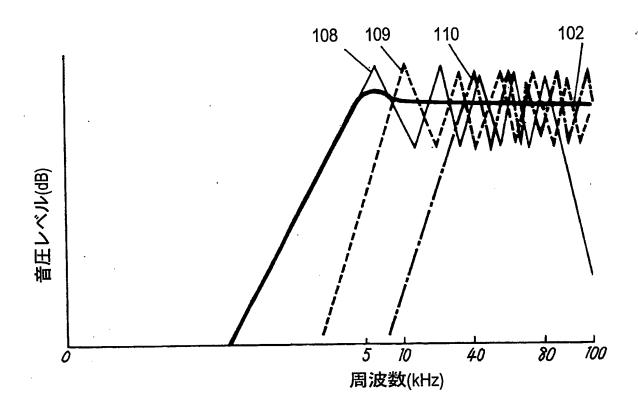
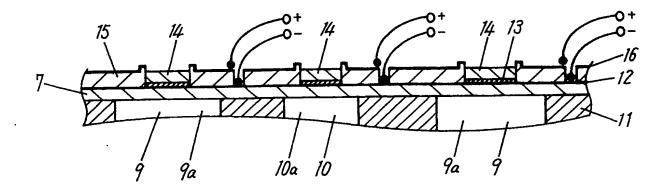


Fig. 4



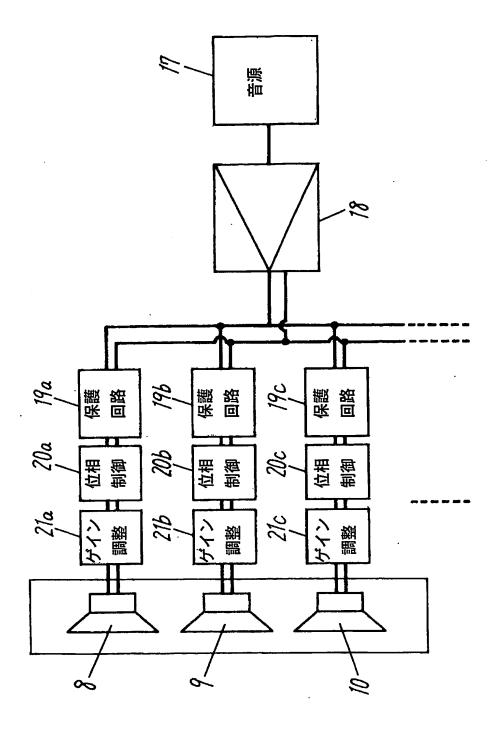
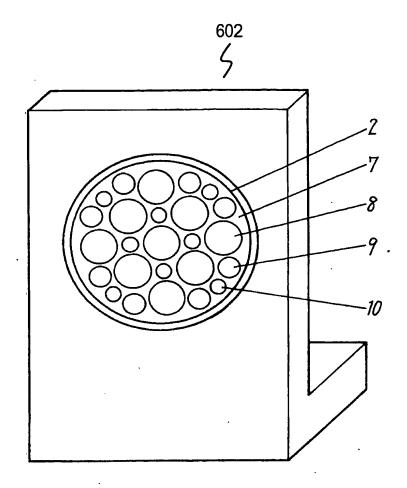


Fig. 5

Fig. 6



参照符号の一覧

- 1 ボックス
- 2 ツィータ
- 3 スコーカ
- 4 ウーファ
- 5 バスレフポート
- 6 ツィータポックス
- 7 振動板
- 8 エリア
- 9 エリア
- 10 エリア
- 11 ベース
- 12 下部電極
- 13 バッファ層
- 14 圧電薄膜
- 15 絶縁膜
- 16 上部電極
- 17 音源
- 18 増幅手段
- 19a 保護回路
- 19b 保護回路
- 19c 保護回路
- 20a 位相制御回路
- 20b 位相制御回路
- 20c 位相制御回路
- 21a ゲイン調整回路
- 21b ゲイン調整回路
- 21c ゲイン調整回路

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/15715

| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H04R17/00 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | | | | |
| B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) | | | | | |
| Int.Cl ⁷ H04R17/00 | | | | | |
| i 1 1 1 1 1 W. Salda coccubed | | | | | |
| Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003 | | | | | |
| Electronic da | ata base consulted during the international search (name | of data base and, where practicable, sear | ch terms used) | | |
| | | | | | |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of decument, with indication, where appropriate of the relevant passages Relevant to claim No. | | | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate and the specification | | Relevant to claim No. | | |
| X A | Microfilm of the specification to the request of Japanese Util No. 108126/1981 (Laid-open No. (Daini Seikosha Kabushiki Kais 02 February, 1983 (02.02.83), Full text; Figs. 1 to 4 Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none) JP 54-118230 A (Matsushima Kaisha), 13 September, 1979 (13.09.79) | lity Model Application 016999/1983) sha), ogyo Kabushiki | 1-5,7-8 6 | | |
| X A | Full text; Figs. 1 to 4 Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none) | | 1-5,7-8 6 | | |
| Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. | | | | | |
| "A" docum consid "E" earlier date "L" docum cited to specie "O" docum means "P" docum than t | nent published prior to the international filing date but later he priority date claimed | priority date and not in conflict with t understand the principle or theory und document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered to the document is taken alon document of particular relevance; the considered to involve an inventive ste combined with one or more other succombination being obvious to a perso document member of the same patent | ater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to inderstand the principle or theory underlying the invention locument of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone locument of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family | | |
| Date of the actual completion of the international search 24 December, 2003 (24.12.03) Date of mailing of the international search report 20 January, 2004 (20.01.04) | | | | | |
| Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office | | Authorized officer | | | |
| Facsimile No. | | Telephone No. | | | |

| A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H04R17/00 | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(I PC)) Int. Cl ⁷ H04R17/00 | | | | |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 | | | | |
| 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) | | | | |
| C. 関連すると認められる文献 | | massle S | | |
| 引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する。 | ときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 | | |
| 日本国実用新案登録出願56-108126号 開58-016999号)の願書に添付した明 たマイクロフィルム(株式会社第二級 全文,第1-4図 A 全文,第1-4図(ファミリーなし) JP 54-118230 A(松島工業株式 全文,第1-4図 全文,第1-4図 | 細書及び図面の内容を撮影し 情工舎)1983.02.02 | 1-5, 7-8 6 1-5, 7-8 6 | | |
| □ C欄の続きにも文献が列挙されている。 | □ パテントファミリーに関する別 | 紙を参照。 | | |
| * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 | の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 | | | |
| 国際調査を完了した日 -24.12.03 | 国際調査報告の発送日 20.1. | 2004 | | |
| 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) 大 野 弘 電話番号 03-3581-1101 | 5C 9175 內線 3539 | | |